



東洋合成記念財団 2026 年度研究助成の募集

詳細は下記HPをご参照、あるいは下記連絡先にお問い合わせ下さい。

1. 募集要項

(1) 助成対象研究テーマ：

- ・有機・無機および高分子化合物の光化学に関する研究
- ・感光性有機化合物、感光性樹脂及びリソグラフィ関連材料に関する研究
- ・有機化合物の不純物除去技術又は分離精製技術に関する研究
- ・化学プロセス工学に関する研究
- ・香料及び香気成分に関する研究
- ・新規触媒の開発及びそれを用いた有機合成反応に関する研究

(2) 対象者：

- ・国内の大学または学術研究機関に常勤し、研究を主体的に行っている 45 歳以下 (2026 年 3 月 31 日現在) の研究者
- ・実質的に同一の研究テーマで他の財団の助成金等を受けていない

(3) 募集期間：2025 年 9 月 1 日より 2025 年 10 月 31 日

2. 助成内容

(1) 助成金額 1 件 200 万円 (2) 助成件数 2 件程度

(3) 助成期間：2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日

3. 連絡先：(公財) 東洋合成記念財団事務局

千葉県市川市上妙典 1603 番地

TEL : 047-320-5766 Email : tgk_zaidan@tgcfnd.or.jp

HP : <http://www.tgcfnd.or.jp/>

